Fabry-Perot LD を用いた全光制御モード同期の発振特性とその応用

Lasing Characteristics and Applications of All Optical Mode Locking of Fabry-Perot Laser Diodes

鈴木 基仁 †, 水池 秀仁 †, 森 正和 †, 後藤 俊夫 ‡, 後藤 了祐 ‡ †, 山根 一雄 ‡ † Motohiro SUZUKI, Hidehito MIZUCHI, Masakazu MORI, Toshio GOTO, Ryosuke GOTO, and Kazuo YAMANE

Abstract: We have proposed the all optical mode locking of Fabry-Perot laser diodes, which enable us to generate optical pulse trains at high repetition frequencies. The method is based on the mutual injection locking of two longitudinal modes and successive injection locking of adjacent longitudinal mode. In this paper, the lasing characteristics and applications of the method are investigated. It is found that the mode locking characteristics are greatly enhanced by using a SELFOC lens as the external cavity. Applications to division and multiplication of the pulse repetition frequency are also discussed.

1.はじめに

光通信技術においては、高速化は重要な課題である。高速の光伝送や光信号処理においては、簡易なデベイス構成で超短ペルスを安定に発振できる光源が不可欠である。この目的で、過飽和吸収体を組み込んだ集積型の受動モード同期半導体レーザ²⁾が盛んに研究されている。また、モード同期半導体レーザ²⁾が盛んに研究されている。また、モード同期した半導体レーザの縦モードをフィ ルタで抜き出して、繰り返し周波数 1.34THz のビート信号を発生した報告がある³⁾。

我々は、特別構造のデベィスを用いないという方針で高速 パルスを発生させる手法を検討してきた。1999年に、ファブリ・ ペロー型半導体レーザ(F-P LD)を用いて、モード同期させる手法 を提案し、共振器長 300μmの F-P LD を用いて、繰り返 し周波数 141GHz、半値全幅 1.5psecの光パルスの発生に成功 している⁴⁾。また、レンズの外部反射を利用した F-P LD の 自己モード同期現象を用いることにより、繰り返し周波数 286GHz、半値全幅 1.1psecの光パルスの発生を観測している ⁵⁾。

我々は、高速パルスの発生法として主に cw 光注入方式の 検討を進めてきた。図1に示すように、cw 光注入方式と 自己モード同期方式は共に、二つの主縦モード間の相互注入同 期、及びそれに続いて隣接縦モードが次々と注入同期してい くことを利用している。両者で異なる点は、発端となる主 縦モード間の相互注入同期が、外部から注入された cw 光を 励起光として生じるのか、或いは、LD内のある縦モードを

* 愛知工業大学 情報通信工学科(豊田市)

- ‡ 名古屋大学大学院 工学研究科(名古屋市)
- ‡ † 富士通株式会社 光開発推進部(川崎市)

励起光として生じるのかである。従って、cw 光注入方式 では、自己モート^{*}同期が起きない範囲で、主縦モート^{*}のス^{*}クトル 線幅を狭く保っておかなければならないという条件が要 求される。この点が解決できれば、注入光の周波数を変化 させると、幅 30~50MHz 程度にわたって発振ス^{*}クトルの引き 込みが起きる⁴⁾ことが分かっているため、制御性の観点か ら自己モート^{*}同期方式よりも有利である。



我々が開発した手法を実用化するためには、以下の点を 検討していかなければならない。

- ① 再現性向上
- ② 解析モデルの確立
- ③ 繰り返し周波数の分周法と逓倍法
- ④ 電気信号への同期法
- ⑤ 同期引き込み範囲の拡大
- ⑥ 出力パルスの変調、圧縮
- ⑦ 応用法

特に、再現性の向上は最重要課題であり、ぜひとも解決し なければならない点である。また、制御性の面からは、電 気信号への同期法を確立することが不可欠である。本報告 では、再現性向上、及び繰り返し周波数の分周法と逓倍法 の検討結果について述べる。

まず、F-PLDとして共振器長 900 μ m の LD を用いて実 験を行った。長共振器とすることにより、①繰り返し周波 数が 45GHz程度になって、40Gb/sシステムとの接点ができる、 ②長共振器のため自走時のスペクトル線幅が狭まり、モード同期 がかかり易くなる可能性がある、ことが期待できるからで ある。また、端面反射率の違いにより、動作特性にどのよ うな違いが現れるかも調べた。

これまでの実験により、再現性を悪くする最大の原因は 外部反射であることが経験的に分かっている。特に、結合 用セルフォックレンズでの反射の影響が大きい。この反射を抑える 方法、及び逆に積極的に利用する方法の実験検討を行った。

繰り返し周波数の分周法と逓倍法については、相互注入 同期を利用した手法について検討を行った.

2. 全光制御モード 同期の原理

我々の提案している全光制御モード同期の原理を図 2 に 示す。狭線幅 cw 光の周波数を F-P LD の主縦モードの中心周 波数に調整し、光アイソレータを介して直流駆動の F-P LD に注 入する。このことにより、注入された cw 光は縦モード f₁ と f_{+1} の非縮退四光波混合のポソプ光となり、縦モード f₁ と f₊₁ の四光波混合成分がそれぞれ f₊₁ と f₁の周波数位置に生成 される。この四光波混合成分によって、二つの縦モード f₁ と f₊₁は相互注入同期する。よって、相対位相は固定され、 当該縦モードの線幅は狭窄化される。

ー度この相互注入同期が起こると、f₁と f₊₁の二つの縦 モート^{*}間の四光波混合成分が非縮退四光波混合によって f₂ と f₊₂の周波数位置に生成される。その結果、f₂と f₊₂の縦 モート^{*}はこれらの四光波混合成分によって注入同期される。 このように、注入同期された縦モート^{*}と隣り合った縦モート^{*}の 注入同期が次々と起こり、F-P LD は 1F-P モート^{*}間隔に等し い周波数でモート^{*}同期される。



本方式は、cw 光注入のみでモード同期させるものであり、 電気的な変調周波数の制限を受けない。従って、繰り返し 100GHz 以上の光ⁿ ルス列の発生が可能である。

3. 共振器長 900 µm の F-P LD の特性

実験系を図 3 に示す。cw 注入光源には、狭線幅(\leq 100kHz)の単一縦モード波長可変 LD を用いた。cw 注入光^{^*} ワーは、エルビウム添加光ファイ^{^*}増幅器(Er 濃度 500ppm、25m) で増幅し、定偏波光サーキュレータ(Kaifa 製、挿入損失 0.6dB、反 射減衰量 \geq 45dB)を用いて F-P LD の出力側端面から注入 した。cw 注入光^{^*}ワーは、偏波制御器(Polarization Controller:PC)と光サーキュレータの接続点において、5mW~6mW、 光サーキュレータと F-P LD との結合損失は 5dB~6dB である。従 って、F-P LD の活性層に結合する cw 注入光^{^*}ワーは、 1.3mW~1.9mW である。

F-PLDの出力は光サーキュレータを介して、光スペクトラムアナライザ(7 ンリッ MS9710B、分解能 0.07nm)で発振スペクトルを観測した。 また、オートコリレータ(inrad 製、分解能 0.1psec)でモード同期状態で のパルス波形を観測した。



この実験系を用いて、F-P LD の共振器長、及び端面反 射率の違いによる動作特性の差を調べた。cw 注入光によるモート^{*}同期では、前述のように外部反射が大きな影響を及 ぼす。特に、結合用セルフォックレンス^{*}の選択は重要である。セルフォ ックレンス^{*}の影響については後で述べることにして、ここでは、 標準的な 0.18 ヒ^{*}ッチのセルフォックレンス^{*}(日本板硝子製 RMT18-Z0283-155-ABC(R=2.0))を用いた場合の結果につ いて述べる。この場合には、セルフォックレンス^{*}によるス^{*}クトル狭窄 化は起きていない。むしろ、光サーキュレータ本体での微弱な反 射によって 100MHz 程度の間隔で外部共振器モート^{*}が生じ、 かえってス^{*}クトル線幅は広がっている。

実験には市販の共振器長 900 µ m の F-P LD(NEL 製)を用 いた。端面処理は、AR コート-劈開(AR-CL)、及び劈開-劈開 (CL-CL)の二種類とした。発振中心波長は、AR-CL が 1540nm 近辺、CL-CL が 1555nm 近辺である。

confocal F-P 干渉計でスペクトル線幅の狭窄化が起きるかど

うかを観測することにより、モート、同期時状態と非同期状態 とを判別した。この章で述べる、標準的な 0.18 ピッチのセルフ ォックレンズを F-P LD との結合に用いた場合は、なかなかモート、 同期状態に至らず、再現性が悪かった。その原因は、①実 験系、特に光サーキュレータ本体での反射によってスペクトル線幅が 単体のときよりも広がっている、②縦モート、間隔が狭いため、 縦モート、間で競合がある(スペクトルホールバー=ング)、ためと考えら れる。

実験系の各部を微調整して、モード 同期状態としたとき のパルス波形を図4に示す。F-PLDの直流パイス電流は閾値 電流の6.5~7.5倍である。(a)はCL-CL、(b)はAR-CLのサンプ ルである。図4(a)では、パルス波形が不規則に変化している が、繰り返し周波数は共振器長から予想される値の43GHz である。パルス波形ががウス型であると仮定する半値全幅は 7.0psecである。一方、図4(b)ではパルス波形は規則的である が、繰り返し周波数は共振器長から予想される値の約1/2 の29GHzである。パルス波形ががウス型であると仮定すると



^{ハ*}ルス列の繰り返し周波数が共振器長から予想される値 の約 1/2 となった原因を調べるため、モート^{*}同期状態での発 振^ス^{*} クトルを光^ス^{*} クトラムアナライサ^{*} により測定した。その結果を 図 5 に示す。同図より、主縦モート^{*} λ₋₁ と λ₊₁、及びそれと 隣り合う四光波混合成分が強く現れ、それ以外の縦モート^{*} が 抑圧されていることが分かる。このため、F-P モート^{*}間隔の 半分の周波数でモート^{*} 同期した状態と等価になり、図 4(b)の ように繰り返し周波数が 1F-P モート^{*}間隔の約 1/2 である^パ ル ス列が観測されたと考えられる。これに対して、共振器長 300 μm、端面処理が AR-CL の F-P LD でモード同期が観測 されたときには、モード同期状態と非同期状態とで、発振スペ クトルはほとんど変化していない⁴⁾。



この違いが生じる原因は、前述のように、①実験系の反 射、②スペクトルホールベー=ング、の影響と考えている。反射につ いては、共振器長 370 µ m の F-P LD を用いた場合でも、 外部反射があるときには、二モード以外が抑圧されるという 現象が観測されている。従って、外部反射の影響が第一の 原因であると考えられる。一方、スペクトルホールバー=ングについ ては、その周波数幅がどの程度かは不明であるが、縦モード 間隔 60GHz(推定共振器長 714 µ m)の F-P LD を用いて、注 入同期により二モードを同時発振させたとの報告^のがあるか ら、本実験に関しては二次的な原因と考えている。

図 5 の発振^入 クトル観測に用いた F-P LD では、cw 注入光 の波長を変化させると、それにつれて出力 ^{*} ルスの繰り返し 周波数が変化するという現象が見られた。主縦モート^{*} λ -1(1540.95nm) と λ +1(1541.22nm)の間で cw 光の波長を 0.02nm ずつ変化させたときの繰り返し周波数変化を図 6 に示す。同図より、注入光の波長を長波長側にシフトしてい くと、^{*} ルスの繰り返し周波数はほぼ直線的に低くなること が分かる。cw 注入光の波長が 1540.96nm より短い場合は λ_{-1} へ、また 1541.21nm より長い場合は λ_{+1} へと注入同期 が起こり、^{*} ルスは発生しない。



図 6 主縦モー^{ト*} λ₋₁(1540.95nm)と λ₊₁(1541.22nm)の間で cw 光の波長を変化させたときの繰り返し周波数変化

このように、端面処理が AR-CL の場合は外部反射の影響を受けやすく、発生パルスの特性が変化しやすい傾向がある。

4. セルフォックレンズによる外部共振器の効果

AR コートを施した 1.55 µ m 用の標準的な 0.18 ビッチのセルフォッ クレンズを結合に用いた場合には、前述したように、モード同 期がかかりにくい。この最大の原因は、微弱な外部反射に よる F-P LD の発振スペクトルの変化であると考えた。ここで は、結合用セルフォックレンズで意図的に強い反射を返すことによ って、モード同期の再現性を改善するための検討を行った結 果について述べる。

標準的な 0.18 ピッチのセルフォックレンズを結合に用いた場合に ついて、confocal F-P 干渉計でスペクトルの観察を行ったとこ ろ、100MHz程度の細かい線スペクトルが観測された。従って、 F-PLDから距離1m近辺の位置、すなわち、図3の実験系 における光サーキュレータ本体での微弱な反射の影響と断定した。 そこで、この反射よりも強い反射を結合用セルフォックレンズから 返してやることによって、F-P LD のスペクトル線幅を制御す ればよいと考えた。すなわち、セルフォックレンズを、F-P LD の 外部共振器として利用することになる。セルフォックレンス、のフリース ペクトルレンジは F-P LD の縦モード間隔と整数比になるように するのが理想であるが、手持ち部品の都合で、1.3μm用 0.22 ピッチのセルフォックレンス、(日本板硝子製 H18022B 130N(R=2.0))を用いて実験を行った。1.3 µ m 用セルフォックレンス^{*} を用いることにより、1.55 µm用 AR コート無しの状態と等価 になり、外部共振器としての効果を持たせることができる。 カタロクデデータ値から、セルフォックレンス、のフリースへ。クトルレンシンと F-P LD の縦モード間隔の比は1.80、セルフォックレンズ片端面の電力反射率 は0.058と見積もられた。

セルフォックレンズの位置を微調整して、スペクトル線幅が狭くなる ところに設定した。図7(a)に示すように、この条件下で縦 モード三本おきにスペクトル強度が強くなる場合が多く見られ た。これは、セルフォックレンス、のフリースへ。クトルレンシンと F-P LD の縦モ ード間隔の比が整数からずれているためである。セルフォックレン ズの位置を調整し、発振スペクトルの包絡線が滑らかになった 状態が図 7(a)である。同図中の矢印の周波数位置に cw 光 を注入したときの様子を図7(b)(c)に示す。図5と同様に、 主縦モードの二本以外は発振が抑圧されてしまっている。従 って、パルスの繰り返し周波数は、46GHz×3(縦モード三本お き) ÷ 2(cw 注入光と主縦モード二本の干渉)=69GHz となって いる。この状態から、cw 注入光の周波数を数 GHz ずらす と、スペクトルとパルス波形は図7(d)(e)のようになり、図4(b)や 図5と類似した状態となった。すなわち、三本おきにスペク トル強度が強くなるということがなくなり、パルスの繰り返し 周波数は 20GHz へと急変した。このことは、セルフォックレンス

の反射のみで発振スペクトルが制御できているわけではない ことを示している。



図7 1.3 µ m 用 0.22 ピッチのセルフォックレンス、を用いた場合 (AR-CL, Ib=110mA(4.2Ith))

上記の手法を、端面処理が AR-CL の別の F-P LD サンプ ル に適応してみた。このサンプ ルは、AR コート付で 1.55 µ m 用 0.18 ビッチのセルフォックレンズ を結合に用いた場合には、cw 光注入に よるモート 同期が観測されなかったものである。このサンプ ル についても容易にモート 同期状態とすることができた。その 結果を図 8 に示す。この場合には、cw 光注入前後でのスペ クトル変化は殆どなく、パルスの繰り返し周波数は 143GHz と なっている。発振スペクトルが三モート ごとに強くなっているこ とにより、縦モート 間隔の三倍に等しい繰り返し周波数にな っていることが分かる。



図 8 1.3 μ m 用 0.22 ビッチのセルフォックレンズを用いた場合 (但し、図 7 の LD サンプルとは別の LD サンプルを使用, AR-CL, Ib=120mA(4.3Ith))

次に、結合用セルフォックレンス^{*}として、1.55μm用で両端平面 の0.25 ピッチのもの(日本板硝子製 H18-S0250-155-ABC)を使 用し、そのフリースへ^{*}クトルレンジ^{*}が共振器長 300μm、端面処理 CL-CLのF-P LD(Opto Speed 製)の縦モート^{*}間隔と整数比にな るように長さ調整をして用いた。セルフォックレンス^{*}のフリースへ^{*}クトルレ ンジ^{*}を測定するために、狭線幅の波長可変 cw 光源を用いて セルフォックレンス、の反射パワーを測定した。その結果を図9に示す。 これから、セルフォックレンス、のフリースペクトルレンジは23.2GHz である ことが分かる。



共振器長 300 µ m、端面処理が CL-CL の F-P LD のつい て外部共振器の効果を調べる実験を行った。モード 同期状態 での発振スペクトルとパルス波形を図 10 に示す。この F-P LD で は、外部共振器がない状態では cw 光注入によるモード 同期 は観測されていない。セルフォックレンズ は外部共振器としてのフィ ネスを高めるため AR コートを除去して用いた。図 10(a)より、 F-P LD の縦モート 間隔は 139.3GHz であることが分かる。セル フォックレンス のフリースペクトルレンジと F-P LD の縦モート 間隔の比は 6.00 であり、整数比となっている。 パルス列の繰り返し周波 数は 1F-P モード 間隔に等しい 139GHz である。 パ ルス振幅は 1 パルスおきに大きくなっており、このことから、 cw 注入光 と F-P LD の縦モート の相対位相が固定されていることが分 かる。但し、 セルフォックレンズ の位置調整や cw 注入光の周波数 によっては、自己モード 同期が起きることも観測された。



(L=300 µ m, CL-CL, Ib=50mA(9.1Ith))

このように、セルフォックレンス、の反射を利用する方法は、再現 性向上という点で非常に効果があることが分かった。今後、 セルフォックレンス、以外での反射抑圧法を確立することと併せて、 定量的に調べていく予定である。

セルフォックルンズの反射を用いる方法以外に、スペクトル狭窄化法 としては、図 11 に示すような F-P LD の相互注入同期を用 いる方法が考えられる。同一構造の二つの F-P LD が相互 注入同期すれば、線幅が自走時の 1/2 倍になる。但し、① 二つの F-P LD の縦t-ト゛周波数を一致させる、②LD 間の距 離を波長オーゲーで制御する、③光パワー測定点を設ける、な どの工夫が必要である。



図 11 F-PLD の相互注入同期を用いたスペクトル線幅狭窄化

5. 各種の全光制御モト・同期法の検討

信号処理への応用には、1章で述べた項目の中で、③繰 り返し周波数の分周法と逓倍法、及び、④電気信号への同 期法、の検討が重要である。電気的信号処理が可能な値ま で繰り返し周波数を分周できれば、④は達成できるため、 ③を光技術で実現することが先決問題となる。

まず、cw 光注入によるモート、同期の原理を位相から検討 してみる。図 12 において、モート、+1 とモート、-1 は cw 光注入 を励起光として相互注入同期するから、次の位相関係が成 り立つ。

 $\phi_{+1}=2\phi_{0}-\phi_{-1}$ 、 $\phi_{-1}=2\phi_{0}-\phi_{+1}$ (1) 但し、 ϕ_{0} は cw 光の位相である。これから、任意定数 ϕ を 用いて各モードの位相は次のように書ける。



次に、モート^{*}+1、-1 を励起光として、モート^{*}-1、+1 の四光 波混合成分がモート^{*}+2、-2 の周波数位置に生じて注入同期が 起きる。従って、モート^{*}+2、-2 の位相 ϕ_{+2} 、 ϕ_{-2} は次のよう になる。

 $\phi_{+2}=2\phi_{+1}-\phi_{-1}=\phi_{0}+3\phi$ 、 $\phi_{-2}=2\phi_{-1}-\phi_{+1}=\phi_{0}-3\phi$ (3) 以下同様にして、四光波混合による注入同期で位相が決まっていく。この結果、LD 出力全体の光電界 E(t)は、縦モードの各周波数間隔を ω_{0} として、

$$\begin{split} \mathrm{E}(\mathbf{t}) &= \dots + \mathrm{E}_{-3} exp\{j(\ \omega_{\,\mathrm{cw}} - 5\ \Delta\ \omega_{\,0}/2)t + j(\ \phi_{\,0} - 5\ \phi\)\} \\ &+ \mathrm{E}_{-2} exp\{j(\ \omega_{\,\mathrm{cw}} - 3\ \Delta\ \omega_{\,0}/2)t + j(\ \phi_{\,0} - 3\ \phi\)\} \\ &+ \mathrm{E}_{-1} exp\{j(\ \omega_{\,\mathrm{cw}} - \Delta\ \omega_{\,0}/2)t + j(\ \phi_{\,0} - \phi\)\} \end{split}$$

+E₊₁exp{ $j(\omega_{cw}+\Delta \omega_0/2)t+j(\phi_0+\phi)$ }

 $+E_{+2}exp\{j(\omega_{cw}+3\Delta \omega_{0}/2)t+j(\phi_{0}+3\phi)\}$

+E₊₃exp{ $j(\omega_{cw}+5\Delta \omega_0/2)t+j(\phi_0+5\phi)$ }+ ...+c.c.

 $= exp\{j(\omega_{cw}t + \phi_0)\}[\dots + E_{-3}exp\{-j5\Delta \omega_0/2(t+2\phi/\Delta \omega_0)\}]$

+ $E_{-2}exp\{-j3\Delta \omega_0/2(t+2\phi/\Delta \omega_0)\}$

+ E₋₁exp{- $j\Delta \omega_0/2(t+2\phi/\Delta \omega_0)$ }

+ $E_{+1}exp\{j \Delta \omega_0/2(t+2 \phi / \Delta \omega_0)\}$

+ $E_{+2}exp\{j3 \Delta \omega_0/2(t+2 \phi / \Delta \omega_0)\}$

+ E₊₃exp{ $j5 \Delta \omega_0/2(t+2 \phi / \Delta \omega_0)$ }+ ...]+c.c.

= $exp\{j(\omega_{ext}t+\phi_0)\}E_{em}(t+2\phi/\Delta\omega_0)+c.c.$ (4) $E_{em}(t)$ は包絡線の形を与える部分である。 $t+2\phi/\Delta\omega_0$ の関 数として考えれば(すなわち、時間軸の原点をずらせば)、 全ての縦モードの位相は揃っており、繰り返し角周波数 ω_0 のモード同期状態である。また、励起光を付け加えて考える と、繰り返し角周波数 $\omega_0/2$ のモード同期状態となる。この ように、相互注入同期のみではなく、それに続く隣接モード の注入同期の両方が起きて初めて各縦モードの位相が揃う。 光系のみで分周、逓倍を行う場合にはこの点に注意する必 要がある。

任意定数 ψ だけ位相に自由度があるのは、cw 光注入で、 且つ直流駆動であるため、どの時刻もパ ルx発生に関して同 等だからである。従って、信号処理の目的には、何らかの 外部光信号、或いは電気信号で発生時刻を制御する手段が 必要となる。

繰り返し周波数の二分周は、図13(a)の系で実現できる。 モード同期した、縦モード間隔 f₀の F-P LD1 出力を、縦モード 間隔 f₀/2 の F-P LD2 に図の周波数配置で注入する。これに より、F-P LD1 の各縦モード出力を励起光として、F-P LD2 の縦モードが二つずつ組となって相互注入同期する。但し、 上述のように、この過程でのみで全縦モードの位相が揃うわ けではない。以下に述べるように、相互注入同期した組の 間で四光波混合による注入同期が起こって初めて、全縦モー ドの位相が揃い、モード同期状態となる。

同図(a)において入力光の位相を 0 ととると、式(2)と同様に、F-P LD2 の相互注入同期するモート の組ごとの位相は 次のようになる。但し、 ψ_iは任意の位相である。





… モード・-3 とモート・-2 の組: - φ₋₁, φ₋₁ モート・-1 とモート・0 の組: - φ₀, φ₀ モート・+1 とモート・+2 の組: - φ₊₁, φ₊₁ … これらの組の間で四光波混合による注入同期が起きると、 式(1)と同様な位相関係が生まれ、次のようになる。

励起光モート^{*}-2 でモート^{*}-3 とモート^{*}-1 が注入同期
: -
$$\phi_{-1}$$
- $\phi_{0}=2\phi_{-1}$ (a)
励起光モート^{*}-1 でモート^{*}-2 とモート^{*} 0 が注入同期
: $\phi_{-1}+\phi_{0}=-2\phi_{0}$ (b)
励起光モート^{*} 0 でモート^{*}-1 とモート^{*}+1 が注入同期
: - $\phi_{0}-\phi_{+1}=2\phi_{0}$ (c)
励起光モート^{*} 0 レモート^{*}+2 が注入同期

励起光モード+1 でモード0とモード+2 が注入同期 : ψ₀+ψ₊₁=-2ψ₊₁ (d) (5)

(a)(b)から ϕ_0 =-3 ϕ_{-1} , ϕ_{-1} =-3 ϕ_0 が得られる。これから、8 ϕ_0 =0(mod 2 π)となる。すなわち、 ϕ_0 =0, $\pm \pi/4$, $\pm \pi/2$, \pm 3 $\pi/4$, π である。一方、(c)(d)から ϕ_{+1} =-3 ϕ_0 , ϕ_0 =-3 ϕ_{+1} が得られる。これらを整理すると、次のようになる。

 $\psi_0 = 0, \pm \pi/4, \pm \pi/2, \pm 3\pi/4, \pi$...,

$$\psi_{-1} = -3 \psi_0, \quad \psi_{+1} = -3 \psi_0, \quad \dots$$
 (6)

この8つの可能な位相状態について、電界の包絡線を式(4) と同様にして求めると、入出力パルスの位相関係としては、 図 13(b)の二つの状態が可能であることが分かる。すなわ ち、分周パルズが出る時刻は、入力パルと同じ時刻か、或い は半周期ずれた時刻かのいずれかになる。このいずれも実 現可能かどうかは、二つの状態の安定性解析を行わなけれ ばならないが、現状では未検討である。

同様な手法で繰り返し周波数の三分周が可能である。図 14(a)の周波数配置で、モード同期した、縦モード間隔 f₀の F-P LD1 出力を、縦モード間隔 f₀3 の F-P LD2 に注入する。*印 の縦モードを除いて、F-P LD2 の縦モードが二つずつ組となっ て相互注入同期が起きる。*印の縦モードは相互注入同期に 関与しないが、相互注入同期した縦モード間の四光波混合成 分により注入同期する。この*印の縦モードを励起光とする 四光波混合を経て、全ての縦モードの位相が揃う。二分周の 場合と同様にして位相を調べると、12 の可能な位相状態が あることが分かる。しかし、入出力パルスの位相関係として は、二分周の場合と同様に二つの状態のみであることが分 かる。



図 14 繰り返し周波数の三分周

繰り返し周波数の分周に比べると、その逓倍は比較的容 易に実現できる。

光時分割多重方式(OTDM)でよく用いられているように、 モート^{*}同期^{^*}ルス列を二分岐し、遅延合成すれば繰り返し周波 数を逓倍できる。また、繰り返し周波数 f₀のモート^{*}同期^{^*}ル ス列を、フリース^{^*}クトルレンシ^{*} が n f₀(n は 2 以上の自然数)の Fabry-Perot 干渉計に通せば、出力光の繰り返し周波数は n f₀となる。

分周と同様な手法を用いることも可能である。二逓倍の 場合の原理を図15に示す。モート、同期した、縦モート、間隔f₀ の F-P LD1 出力を、縦モト^{*}間隔 2f₀の F-P LD2 に図の周波 数配置で注入する。F-P LD2 が注入同期して、繰り返し周 波数 2f₀の^{n^{*} ルス}列が得られる。



図 15 繰り返し周波数の二逓倍

分周、逓倍のいずれも縦モード間隔が精密に制御された F-P LD が不可欠である。エッチンク・による鏡面作成や、面発 光型のような堆積方向に鏡面がある構造、など各種の共振 器長制御技術が必要となる。

6. まとめと今後の課題

cw 光注入による F-P LD の全光制御モード同期について、 再現性の向上を中心とした検討を行った。

外部反射、特にセルフォックルンス、での反射によってモート、同期特 性は大きく変化することが分かった。1m 程度離れた点で の微弱反射でスペクトル線幅が広がっている場合には、二本の 主縦モート、のみが発振し、cw 注入光の周波数を変化させる とパールスの繰り返し周波数が変化するという現象が見られ た。一方、セルフォックルンス、での反射を利用してスペクトル線幅を狭 窄化した場合には、比較的再現性よくパールを発生できるこ とが分かった。また、F-P LD の端面処理については、AR-CL とする方が外部から制御しやすいことが分かった。

実用化に向けて、光技術によるパル繰り返し周波数の分 周法と逓倍法を検討した。相互注入同期と注入同期のみを 用いる手法では共振器長の加工精度に対する依存度が大 きい。従って、パル光注入や電気信号による制御などを併 用した手法の検討が必要である。

今後は、外部反射の抑圧法と共に、セルフォックレンス^{*}での反射 を積極利用する方法を確立することにより、再現性の向上 を図る予定である。また、繰り返し周波数の分周と逓倍の 実験を行い、最終的に電気信号への同期を実現したいと考 えている。

参考文献

1) Y.Katagiri and A.Takada,"A harmonic colliding-pulse mode-locked semiconductor laser for stable subterahertz pulse generation", *IEEE Photon.Technol.Lett.*,Völ.9,No.11,pp.1442-1444(1997)

2) T.Hoshida, H.F.Liu, M.R.H.Daza, M.Tsuchiya, T.Kamiya and Y.Ogawa,"Generation of 33GHz stable pulse trains by subharmonic electrical modulation of a monolithic passively mode-locked semiconductor laser",*Electron.Lett.*,Vol.32,No.6, pp.572-573(1996)

3) M.D.Pelusi, H.F.Liu, D.Novak and Y.Ogawa,"THz optical beat frequency generation from a single mode locked semiconductor laser", *Apll.Phys.Lett.*, Vol.71, No.4, pp.449-450 (1997)

4) H.Kasuya, M.Mori, R.Goto, T Goto and K.Yamane,"All optical mode locking of Fabry-Perot laser diode via mutual injection locking between two longitudinal modes", *Apll.Phys.Lett.*, Vol.75, No.1, pp.13-15(1999)

5) 水池秀仁, 鈴木基仁, 森正和, 後藤俊夫, 後藤了祐, 山 根一雄:外部共振器を用いた Fabry-Perot LD の自己モート^{*}同 期による高繰り返し光^{∧*} ルス列の生成, 2000 年電子情報通信 学会ソナイエティ大会, C-4-5

6) M.Ogusu, K.Inagaki and Y.Mizuguchi,"Tunability for 60 GHz-band millimeter-wave generation using two-mode injection locking of a Fabry-Perot slave laser",*ECOC'99*, pp.1380-I381 (1999)

(受理 平成13年3月19日)